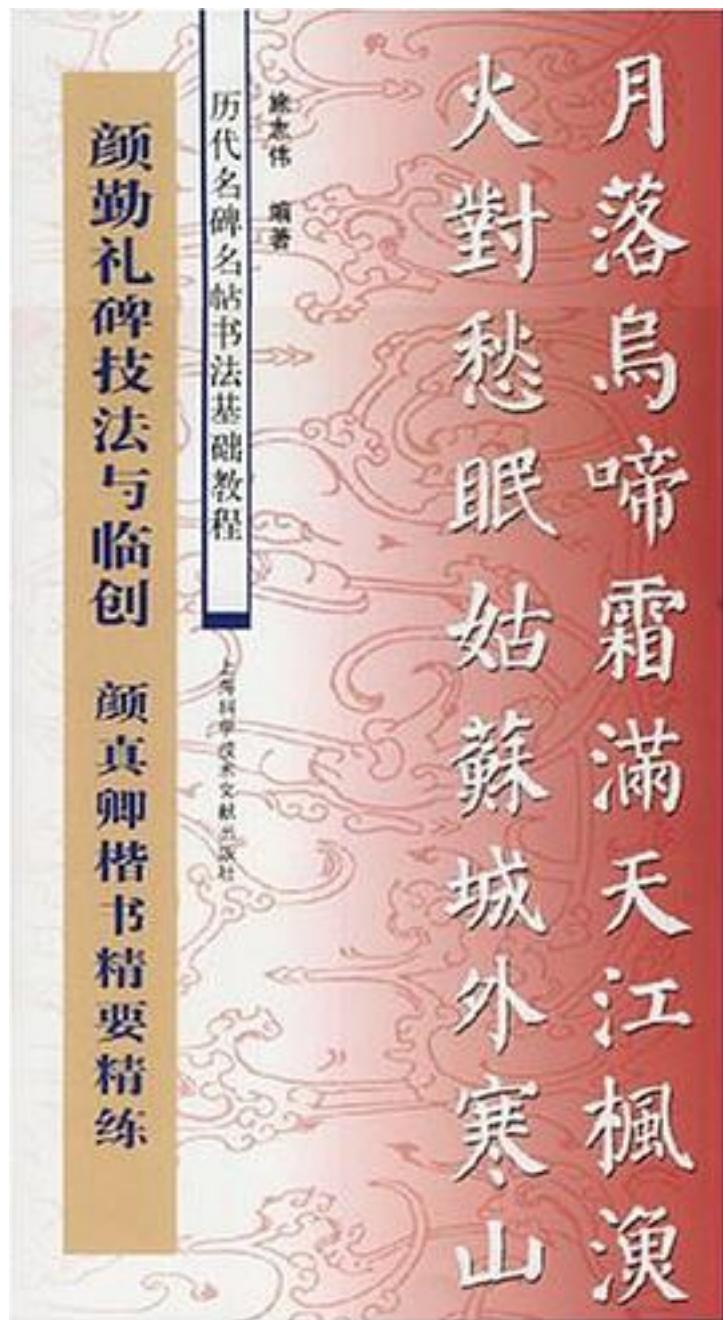


颜勤礼碑技法与临创



[颜勤礼碑技法与临创 下载链接1](#)

著者:施志伟 编

出版者:上海科技文献

出版时间:2008-4

装帧:

isbn:9787543935006

《颜勤礼碑技法与临创·颜真卿楷书精要精练》将所有的范字还原成墨迹，使其更接近书法大师的真迹，同时适度放大和在笔画中用白细线勾画笔法走势，增加了图文的可读性，结构要领的直观性，文字精解的易读性，并加以归类编排。使学书者更容易领悟大师书体的特点，引导学习者举一反三，加以变化运用，以提高书法基础训练的效果。

书法是我国优秀的传统艺术，几千年来留下了数不胜数的书法遗产。其中许多优秀的碑帖墨迹，被后人所推崇，广为习书者仿效和临摹。

作者介绍:

目录:

[颜勤礼碑技法与临创 下载链接1](#)

标签

评论

[颜勤礼碑技法与临创 下载链接1](#)

书评

[颜勤礼碑技法与临创 下载链接1](#)